



МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО ИСПАРЕНИЯ

МВУ ТМ ТИС 01

Назначение:

Нанесение плёнок методом термического испарения.

Особенности:

- Обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка):
 \varnothing 100 мм - 4шт ;
- Микропроцессорная система управления;
- Периодический поворот подложкодержателя на 90° ;
- Безмасляная система откачки:
 -агрегат с ТМН60;
- Мощность потребления не более 4,5 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой $\sim 2,5 \text{ м}^2$.

